

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4578710号
(P4578710)

(45) 発行日 平成22年11月10日(2010.11.10)

(24) 登録日 平成22年9月3日(2010.9.3)

(51) Int.Cl. F1
G02F 1/377 (2006.01) G02F 1/377

請求項の数 4 (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願2001-94346 (P2001-94346)	(73) 特許権者	503360115 独立行政法人科学技術振興機構 埼玉県川口市本町四丁目1番8号
(22) 出願日	平成13年3月28日(2001.3.28)	(73) 特許権者	000183266 住友大阪セメント株式会社 東京都千代田区六番町6番地28
(65) 公開番号	特開2002-287191 (P2002-287191A)	(74) 代理人	100108671 弁理士 西 義之
(43) 公開日	平成14年10月3日(2002.10.3)	(72) 発明者	細野 秀雄 神奈川県大和市下鶴間2786-4-212
審査請求日	平成19年9月18日(2007.9.18)	(72) 発明者	河村 賢一 神奈川県相模原市東林間3-8-2メゾン イースト203

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 フェムト秒レーザー照射による分極反転構造の作成方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

0.1 TW/cm²以上の高エネルギー密度を有し、互いに干渉した2つのフェムト秒レーザーパルス**を強誘電体結晶のz面に、干渉レーザー光の電気ベクトルが該結晶の分極方向に平行になる様に照射することにより該強誘電体結晶表面に5~0.5 μmの間隔を持つ短周期ドメイン反転構造を該強誘電体結晶表面に形成された回折格子の下側に作成することを特徴とするフェムト秒レーザー照射による分極反転構造の作成方法。**

【請求項2】

強誘電体結晶に光導波路を形成し、該光導波路上に該レーザーパルス照射することを特徴とする請求項1記載の分極反転構造の作成方法。

【請求項3】

強誘電体として、LiNbO₃、MgドープLiNbO₃、LiTaO₃、KTiOPO₄(KTP)、Ba₂B₂O₃(BBO)、またはLiB₂O₅(LBO)を用いることを特徴とする請求項1または2に記載するフェムト秒レーザー照射による分極反転構造の作成方法。

【請求項4】

請求項1記載の方法で作成された短周期ドメイン反転構造を用いることを特徴とする高調波発生素子、和周波発生素子、または差周波発生素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、高エネルギー密度を有する干渉したフェムト秒レーザーパルス光により、強誘電体中に周期分極反転構造、特に、微細な周期間隔を有する分極反転構造を作成する方法、およびその周期分極反転構造を応用した波長変換光素子に関する。

【0002】

【従来の技術】

非線形光学効果を利用した波長変換では、基本波と波長変換波の間の位相整合を取る必要があるが、強誘電体中のドメインの分極方向を周期的に反転させることにより、擬似的に位相整合させ、波長変換を行うこともできる。こうした擬似位相整合素子では、適用できる材料や基本波波長に関する制限を取り除くことができる。

10

【0003】

また、導波路型素子では、長い伝播距離に亘って、光密度を高く保つことができるので、「導波路型擬似位相変換素子」は、高効率で波長変換を実現することができる。

【0004】

ドメイン分極反転周期を Λ としたとき、第二高調波が発生するための擬似位相整合条件は、(1)式で与えられる。

【0005】

$$k_p = (2m+1) \pi / 2(n_p - n_{sh}) \Lambda \quad (1)$$

ここで、 λ_p : 基本波の波長、 λ_{sh} : 第二高調波の波長、 n_p 、 n_{sh} は、各波長に対する実効屈折率、 m : 整数である。

20

【0006】

周期反転構造を強誘電体に作製する方法として、

(1) LiNbO_3 結晶に Ti ないし Li_2O を拡散させ、 $1000 \sim 1100$ °C で熱処理する方法[非特許文献1、2]、

(2) LiNbO_3 の z 面に、ピロ燐酸を用い、 260 °C 程度の温度処理で、プロトン交換を行い、その後、 $500 \sim 600$ °C で熱処理する方法[非特許文献3]、また、 KTiOPO_4 (KTP) 結晶を Rb/Ba 塩によりイオン交換する方法[非特許文献4]、

(3) LiNbO_3 、 LiTaO_3 結晶の z 面上に室温で、収束電子ビームを照射する方法[非特許文献5]およびイオンビームを照射する方法[非特許文献6]、

(4) z カット LiNbO_3 、 LiTaO_3 結晶の片面に周期電極、反対面に一様電極を設け、パルス電圧を印加する方法[非特許文献7]、
が報告されている。

30

【非特許文献1】

西原ほか Opt. Lett. 16 (1991) 375

【非特許文献2】

J. Webjorn ほか IEEE Photonics Tech Lett. 1 (1989) 316

【非特許文献3】

K. Mizuchi ほか Appl. Phys. Lett. 60 (1992) 1283

40

【非特許文献4】

C. van der Poel Appl. Phys. Lett. 57 (1990) 2074

【非特許文献5】

M. Yamada ほか Electron. Lett. 27 (1991) 1868

【非特許文献6】

K. Mizuchi ほか Electron. Lett. 29 (1993) 2064

【非特許文献7】

M. Yamada ほか Appl. Phys. Lett. 62 (1993) 435

【0007】

50

【発明が解決しようとする課題】

上記の(1)および(2)の方法は、結晶を高温処理する必要があり、また、化学的な反応を伴うため、プロセスが複雑であり、分極周期間隔を小さくすることが難しい。また、上記の(3)の方法では、電子およびイオンは電荷を有しているために、電気絶縁体である強誘電体を加工するためには、高電圧が必要となるし、ビームを走査するために、プロセスに長時間を要する。上記の(4)の方法は、電極を設ける必要があるために、プロセスが複雑となるし、分極反転周期は、電極の周期間隔で決まるので、最小周期として、1 μm程度に限界があるなどの問題点がある。分極反転周期構造の作成には、多くの方法が開発されているが、光を用いた方法はこれまで開発されていなかった。

【0008】

10

【課題を解決するための手段】

本発明は、高密度のレーザーパルスの有する強い電場を利用して、強誘電体分極ドメインを反転させるものである。集光したレーザー光を用いれば、なんらの化学反応を伴うことなく、室温で、強誘電体中の分極を反転させることができる。光は電荷をもたないので、電気絶縁体である強誘電体の加工に適している。

【0009】

すなわち、本発明は、 0.1 TW/cm^2 以上の高エネルギー密度を有し、互いに干渉した2つのフェムト秒レーザーパルスを強誘電体結晶のz面に、干渉レーザー光の電気ベクトルが該結晶の分極方向に平行になる様に照射することにより該強誘電体結晶表面に5~0.5 μmの間隔を持つ短周期ドメイン反転構造を該強誘電体結晶表面に形成された回折格子の下側に作成することを特徴とするフェムト秒レーザー照射による分極反転構造の作成方法である。

20

【0010】

また、本発明は、強誘電体結晶に光導波路を形成し、該光導波路上に該レーザーパルスを照射することを特徴とする上記の分極反転構造の作成方法である。

【0011】

また、本発明は、強誘電体として、 LiNbO_3 、Mgドープ LiNbO_3 、 LiTaO_3 、 KTiOPO_4 (KTP)、 $\text{Ba}_2\text{B}_2\text{O}_3$ (BBO)、または LiB_2O_5 (LBO)を用いることを特徴とする上記のフェムト秒レーザー照射による分極反転構造の作成方法である。

30

【0012】

また、本発明は、上記の方法で作成された短周期ドメイン反転構造を用いることを特徴とする高調波発生素子、和周波発生素子、または差周波発生素子である。

【0013】

本発明者らは、先に、従来行われていた感光性材料を用いたレーザービームによる照射法に替えて、フェムト秒レーザーを用いた二ビームホログラム露光法を開発し、フェムト秒パルスの持つ高エネルギー密度とコヒーレンス性の特徴を利用して、本来は光感光性を持たない透明有機、無機材料、半導体材料、または金属材料に、一つのパルスから分岐した一対のパルス光で、ホログラムを記録できる方法を実現し、特許出願した(特願2000-312715)。

40

【0014】

この方法は、パルス幅が900~10フェムト秒、ピーク出力が1GW以上で、フーリエ限界またはそれと近似できるフェムト秒レーザーを光源とし、該レーザーからのパルスをビームスプリッターにより二つに分割し、二つのビームを光学遅延回路を介して時間的に制御し、かつ微小回転する反射面が平面のミラーと凹面のミラーを用いて空間的に制御し、ホログラムを記録する基材表面または基材内部に、偏光面を平行にして、エネルギー密度 100 GW/cm^2 以上で集光し、二つのビームの集光スポットを時間的および空間的に合致させることにより、高密度エネルギー照射によって生じる基材材料のアブレーションまたは基材材料の原子配列構造変化による基材表面の形状変化および/または基材材料の屈折率変化により、透明材料、半導体材料、または金属材料に不可逆的にホログラムを

50

記録することを特徴とする二ビームレーザー干渉露光法によるホログラムの製造方法である。

【0015】

この二ビームレーザー干渉露光法によるレーザー光の干渉を利用すれば、直接、材料表面に周期凹凸構造を記録することができるが、本発明の方法によりその凹凸構造の下側に、周期分極反転構造が形成される。レーザー光の干渉の特性から、光の入射角度を変化させ、 $5 \sim 0.5 \mu\text{m}$ の範囲で周期間隔を制御することができる。

【0016】

また、パルスの照射回数やパルスエネルギー密度を変化させて、分極反転の領域を制御することが出来る。波長変換効率は、反転ドメインと非反転ドメインの比に依存し、その値が1:1の時、最大になる。

10

【0017】

したがって、導波路に入射した基本波の第二高調波の強度をモニターし、その値が最大になるように、照射レーザーパルスの回数、パルスエネルギー密度を決めれば、最大波長変換効率を有する素子を製作することができる。

【0018】

【発明の実施の形態】

図1は、本発明の方法に用いるレーザー露光装置のシステム概念図である。このシステムにおいては、フェムト秒レーザー光源、該レーザーからのパルスビームを二つに分割するためのビームスプリッター、パルス光の集光合致位置を時間的に制御するための光学遅延回路および空間的に制御するための平面ミラーと凹面ミラーと該ミラーを微回転するための機構からなる光学系とする。ミラーの位置を、ミラー面に垂直方向、入射ビームに対して平行および垂直方向に微移動させることにより、光学路長を変化させ、光学遅延回路とすることができる。対向して該基材に入射する二ビームの集光の合致位置および集光スポットのサイズを光学遅延回路およびミラーにより制御できる。

20

【0019】

二ビームレーザー露光装置は、ミクロンスケールで、位置が制御できる光学系が必要であり、それに対応できる高精度の位置制御性をもつ装置として、精細な制御が可能な光学遅延回路、微回転できる平面ミラーと凹面ミラー、および二ビームの集光合致の有無を検出できる機能を併せ持つ光学系により、二つのビームを基材上または基材内部に集光して、時間的および空間的に、二つの集光スポットを合致させることを可能としたものである。

30

【0020】

図1に示すシステムにおいて、チタンサファイヤモードロックレーザーのフェムト秒パルスレーザーを最大エネルギー $\sim 1\text{mJ}$ 、時間幅 $\sim 100\text{fs}$ に再生増幅し、得られたフェムト秒レーザー光を LiNbO_3 結晶の表面に $\sim 100\mu\text{m}$ 径程度に集光する(このレーザー光のエネルギー密度は、 $100\text{TW}/\text{cm}^2$ である。)

【0021】

単ドメイン化した LiNbO_3 結晶のz面に、レーザー光の電気ベクトルを分極方向に平行にした配置で、レーザーパルスを照射したとき、エネルギー密度が $100\text{GW}/\text{cm}^2$ 以上、好ましくは、 $10\text{TW}/\text{cm}^2$ 以上の時、一発のパルス照射で、分極反転が観測される。

40

【0022】

分極ドメインの大きさは、エネルギー密度が大きいほど、大きくなる。また、レーザーパルスと同じ場所に重ねて照射した場合、照射パルスの回数が増加するほど、ドメインの大きさは大きくなる。

【0023】

反転構造は、弗硝酸混合液に浸したとき、 $-z$ 面はエッチングされるが、 $+z$ 面はエッチングされないことを利用して、確認することができる。 z 面以外にレーザー光を照射したときには、分極反転は観測されない。高密度エネルギーパルスの有する強電場により、逆方向の分極を持つドメインが誘起されたことを示している。

50

【 0 0 2 4 】

上記の特願 2 0 0 0 - 3 1 2 7 1 5 に記載した方法と同様に、パルス幅が 9 0 0 ~ 1 0 フェムト秒、ピーク出力が 1 G W 以上で、フーリエ限界またはそれと近似できるフェムト秒レーザーを光源とし、該レーザーからのパルスをビームスプリッターにより二つに分割し、二つのビームを光学遅延回路を介して時間的に制御し、かつ微小回転する反射面が平面のミラーと凹面のミラーを用いて空間的に制御し、基材表面または基材内部に、偏光面を平行にして集光し、二つのビームの集光スポットを時間的および空間的に合致させることにより、エネルギー密度 0.1 TW/cm^2 以上の高密度エネルギーを強誘電体に照射する。

【 0 0 2 5 】

この際、ホログラム回折格子が形成できる条件下で、強誘電体 LiNbO_3 結晶の z 面に、干渉レーザー光の電気ベクトルが結晶の分極方向に平行になる様に、干渉フェムト秒レーザーを照射すると、形成された表面凹凸型回折格子の下側に、深さ $5 \mu\text{m}$ 程度の周期的な分極反転ドメインを形成することが出来る。

【 0 0 2 6 】

すなわち、再生増幅したパルスを 2 本のビームに分離し、 LiNbO_3 結晶表面で再び会合させ、レーザー光の電気ベクトルが分極方向に平行で、かつ二つのビームのエネルギー和が 0.1 TW/cm^2 以上のとき、回折格子の下側に、深さ $5 \mu\text{m}$ 程度の周期的な分極反転ドメインが形成される。照射レーザー光の電場、局所的な熱、歪、ないし衝撃波が原因して、分極反転が生じると考えられる。

【 0 0 2 7 】

干渉ホログラム回折格子のフリンジ間隔 d は、 $d = \lambda / 2 \sin \theta$ (λ は、レーザー波長 = 800 nm 、 θ は、二つのビームのなす角度) で与えられる。したがって、 d は、 $0.5 \sim 5 \mu\text{m}$ の間で、制御することができる。

【 0 0 2 8 】

強誘電体結晶として、Mgドープ LiNbO_3 、 LiTaO_3 、 KTiOPO_4 (KTP)、 $\text{Ba}_2\text{B}_2\text{O}_3$ (BBO)、または LiB_2O_5 (LBO) を用いても同様の周期分極反転構造を形成することが出来る。

【 0 0 2 9 】

本発明の方法によって、 LiNbO_3 、 LiTaO_3 、KTP、BBO、LBO などの単分域された非線形光学結晶基板に、不純物の選択的拡散、あるいはイオン打ち込みやイオン交換等の周知の技術によって、光導波路を作製することができる。

【 0 0 3 0 】

結晶基板の方位および光導波路の伝搬方向については、非線形結晶の分極方位と光の伝搬する方位、すなわち導波路の方位とが、一致しないかぎり、任意の方位で疑似位相整合が実現可能であるが、効率の点から最大の非線形定数を有する結晶主軸を導波路伝搬方向が直交するような組み合わせを取ることが望ましい。

【 0 0 3 1 】

次に、導波路の伝搬方向とホログラムフリンジが直交するように、非線形光学結晶基板上に作製した光導波路に干渉フェムト秒レーザーを照射して、周期的ドメイン反転を形成する。フリンジの周期 d を、(1)式と一致させれば、疑似位相条件を満たし、第 2 次数高調波発生による波長変換を行うことが出来る。結晶方位、波長、屈折率の組み合わせに応じて、フリンジの間隔を適切に選ぶことにより、和周波、差周波などの波長変換も可能である。導波路とフリンジのなす角度 θ を変化させ、導波路伝播光が感ずる実効的な格子周期 $d/\cos(\theta)$ を制御し、疑似位相整合条件を満足させることも出来る。

【 0 0 3 2 】

また、誘電体結晶上に導波路を形成しなくとも、分極反転構造を形成した誘電体結晶基板に、レンズ等で集光ビームあるいは平行ビームを入射すれば、第 2 次高調波発生など波長変換を行うことが可能である。この場合も、干渉させる 2 ビームのなす角度を調整する方法、波長変換を行おうとするビームとフリンジの角度調整する方法のいづれでも、疑似位

10

20

30

40

50

相整合を実現し、波長変換を行うことが可能である。

【0033】

導波路に基本波を導入し、波長変換された光強度をモニターし、その強度が最大になるように、レーザーパルスのエネルギー密度、パルス数、導波路と回折格子フリンジのなす角度を微調整して、最適な周期分極反転構造を形成することができる。

【0034】

分極反転構造を作製した後、導波路を平行に起動させ、二つ目の分極反転構造を、最初の構造に隣接して作製する。この手順を繰り返すことにより、分極反転領域を拡大することができ、波長変換効率を向上させることができる。また、それぞれの分極反転構造のフリンジ間隔を微変化させれば、擬似位相整合する基本波の波長幅を広げることができる。

10

【0035】

【実施例】

[実施例1]

図1に示す2ビームレーザー干渉露光システムを用いた。すなわち、レーザーは、再生増幅チタンサファイヤレーザーで、発振中心波長は $\sim 800\text{ nm}$ 、パルス幅は ~ 100 フェムト秒、パルスエネルギーは $\sim 4\text{ mJ}$ /パルスで、ピーク出力は $\sim 40\text{ GW}$ と求められる。

【0036】

レーザービームは、ハーフミラーHF1で、二つに分けられ、レンズL1及びレンズL2により、サンプルS1表面ないし内部に集光される。ビームB1あるいはビームB2に対する光学路内に、光学回路を設置し、2つのビームの集光スポットを時間的、空間的に合致させた。

20

【0037】

集光スポットの大きさは $\sim 100\text{ }\mu\text{m}$ で、ピーク出力密度は $\sim 400\text{ TW/cm}^2$ と計算される。ビームB1及びビームB2のサンプルS1への入射角度を調整して、回折格子のフリンジの間隔を変更した。サンプルS1をX-Yステージ上に置き、サンプルS1を微動して、サンプルS1の指定の位置に、微小面積のホログラムを記録できる。この2ビームレーザー干渉露光装置を用い、LiNbO₃単結晶に透過型ホログラムを記録した。

【0038】

LiNbO₃単結晶の大きさは $10 \times 10 \times 1\text{ mm}$ であり、レーザー光の電気ベクトル方向が結晶軸Z(分極軸)と平行になる配置で、レーザービームを入射した。レーザー出力は $\sim 200\text{ mJ}$ /パルス、ビームB1を 100 mJ 、ビームB2を 100 mJ とし、ビーム径を約 $50\text{ }\mu\text{m}$ に集光し(エネルギー密度: 10 TW/cm^2)、1パルスでホログラムを記録した。ビームB1とビームB2のなす角度は 30 度であった。図2に示すような、それぞれ $1\text{ }\mu\text{m}$ の格子間隔をもつ回折格子を得た。AFM測定から、表面に形成されたホログラムフリンジの深さは約 200 nm であった。

30

【0039】

また、フッ硝酸(フッ酸 50% +硝酸 50%)、 60 、1時間エッチングを行った試料の断面について、光学顕微鏡による観察を行った。表面グレーティングの下方に微細なエッチング痕が深さ $t = \text{約} 5\text{ }\mu\text{m}$ まで観察された。図3は、回折格子の下側に形成された分極反転構造を示す断面図である。これにより回折格子の下側にフェムト秒レーザーによる微細な周期をもつ分極反転構造の形成が確認された。

40

【0040】

[実施例2]

図4に示すように、LiNbO₃結晶基板1のX面上に、Ti拡散法により、Y方向に光を伝搬する同一の幅、深さの光導波路2を複数本形成し、光の入出力用に導波路両端を研磨した。各導波路上に、ビーム径約 $50\text{ }\mu\text{m}$ に集光したB1とB2の2ビームを1パルスづつ、ビーム交差角 $= 5 \sim 80$ 度に変化させながら照射を行った。

【0041】

50

これらの導波路端面から波長 840 nm の光源 4 からレーザーを偏光子 5 を介して入射したところ、ビーム交差角 = 17 度にて照射した導波路においては、導波路端面 6 から射出した光を赤外カットフィルターを介して光パワーメーター 8 で測定したところ波長 420 nm の緑色光の射出が得られ、波長変換装置として機能していることを確認した。

【0042】

この導波路 2 上に形成されたドメイン反転を弗硝酸溶液に浸漬してエッチングすると、幅 1 μm 弱、深さ約 5 μm の反転部位と幅約 2 μm 弱の非反転部分からなる周期 3 μm 弱の凹凸が観察され、実際に周期的ドメイン反転が形成されていることが確認された。

【0043】

[実施例 3]

実施例 2 と同様に、LiNbO₃ 基板の X 面上に、Ti 拡散法により、Y 方向に光を伝搬する同一の幅、深さの光導波路を複数本形成し、光の入出力用に導波路両端を光学研磨した。これらの導波路に波長 840 nm の波長可変レーザーを入射して第二高調波出力光をモニターしながら、パルス照射回数を変化させて、第二高調波発生素子の作成を行った。フェムト秒レーザービーム交差角 = 17 度に設定し、各導波路上にビーム径約 50 μm に集光し、1 ~ 10 回のパルス照射を行ったところ、パルス照射回数を増やすに従い、緑色光の出力強度が増大し、やがて減少に転じることが確認された。

【0044】

第二高調波の射出強度がほぼ最大となるパルスを 3 回照射した導波路 A と、パルスを 10 回照射した導波路 B を、弗硝酸溶液に浸漬してエッチングすると、反転部分と非反転部分の比率が、導波路 A ではほぼ 4 : 5 であるのに対し、導波路 B では、2 : 1 であった。

【0045】

疑似位相整合においては、ドメイン反転周期が一定の場合、反転部位と非反転部位の比率 (Duty 比) は、第二高調波発生効率に影響し、Duty 比 = 1 : 1 の際に最大の第二高調波発生効率を得られることが知られている。上記の出力強度がパルス照射回数に依存する現象は、パルス照射回数とともに Duty 比が増大するためと解釈できる。したがって、制御が容易な照射パルスの回数によって Duty 比を調整可能であり、容易に良好な第二高調波発生効率を得ることが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図 1】図 1 は、本発明の方法で用いる 2 ビームレーザー露光のシステム概念図である。

【図 2】図 2 は、2 ビームレーザー露光システムによって記録された回折格子の説明図である。

【図 3】図 3 は、図 2 に示す記録された回折格子の下側に形成された分極反転構造を示す断面図である。

【図 4】図 4 は、実施例 2 における 2 ビームフェムト秒レーザー光干渉法による導波路型疑似位相整合波長変換素子作製の概念図である。

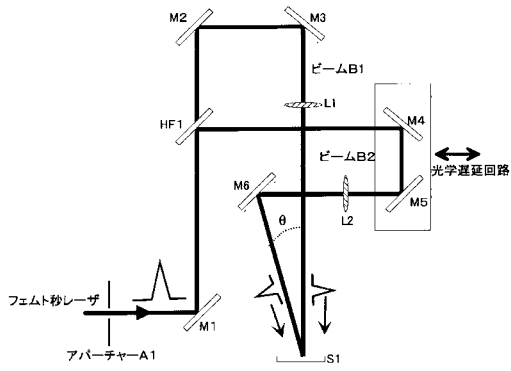
【図 5】図 5 は、実施例 3 における導波路型疑似位相整合波長変換素子のドメイン反転領域、結晶軸と導波光伝播方向の関係を示す概念図である。

10

20

30

【 図 1 】



【 図 2 】

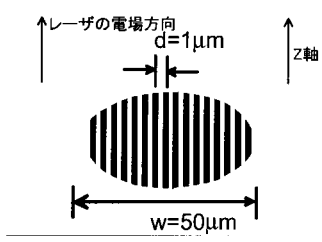
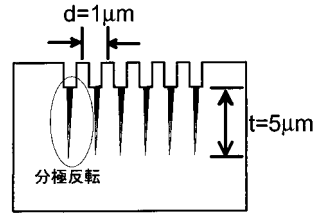
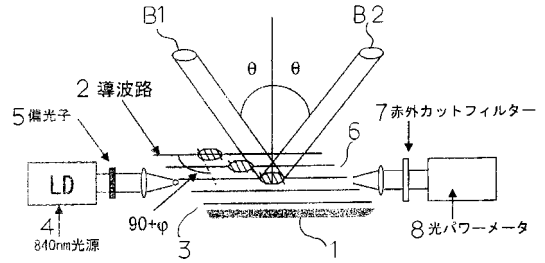


図 2

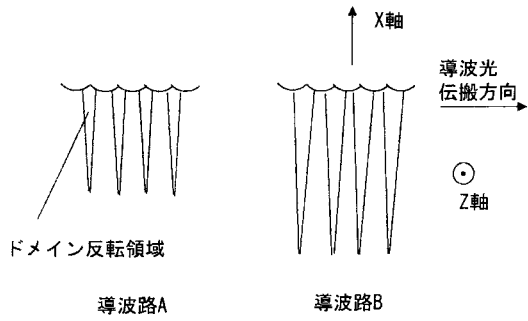
【 図 3 】



【 図 4 】



【 図 5 】



フロントページの続き

- (72)発明者 平野 正浩
東京都世田谷区松原5 - 5 - 6
- (72)発明者 市川 潤一郎
千葉県船橋市豊富町5 8 5 番地 住友大阪セメント株式会社新規技術研究所内
- (72)発明者 永田 裕俊
千葉県船橋市豊富町5 8 5 番地 住友大阪セメント株式会社新規技術研究所内
- (72)発明者 八木 美紀
千葉県船橋市豊富町5 8 5 番地 住友大阪セメント株式会社新規技術研究所内

審査官 佐藤 宙子

- (56)参考文献 特開平05 - 127207 (JP, A)
特開平06 - 043511 (JP, A)
Optics Communications, 1999年 5月15日, 163, 310-316
科学と工業, 2001年 1月20日, Vol.75, No.1, 23-29

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
G02F 1/35
JSTPlus(JDreamII)